文章编号: 0258-7025(2009)Supplement 2-0083-03

# 基于绝缘体上硅和溶胶-凝胶杂化 SiO<sub>2</sub> 模斑 转换器的研究

尹小杰 吴远大 王 玥 张家顺 李建光 胡雄伟

(中国科学院半导体研究所光电子研发中心,北京 100083)

摘要 为了提高基于绝缘体上硅(Silicon on insulator, SOI)的 Si 微纳波导器件和光纤的耦合效率,设计了一种基于 SOI 和溶胶-凝胶杂化 SiO<sub>2</sub> 材料的新型微纳倒锥波导模斑转换器。此模斑转换器由 Si 微纳倒锥波导和溶胶-凝胶杂化 SiO<sub>2</sub> 矩形波导组成。使用三维束传播法(3D-BPM)对器件结构进行模拟优化。在倒锥波导模斑转换器的 连接下,波长 1550 nm,近似 TE 模的光源下的模拟结果显示:单模光纤和 SOI 的 Si 微纳波导的耦合效率达到了 95%(损耗低于 0.22 dB),结果可以有效地满足微纳波导器件和光纤的低损耗耦合的需要。

关键词 光学器件;模斑转换器;溶胶-凝胶;微纳波导;三维束传播法

中图分类号 TN252 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL200936s2.0083

## Study of Spot-Size Converter Based on Silicon-on-Insulator and Hybrid Sol-Gel SiO<sub>2</sub>

Yin Xiaojie Wu Yuanda Wang Yue Zhang Jiashun Li Jianguang Hu Xiongwei (Optoelectronics Research and Development Center, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China)

Abstract In order to improve the coupling efficiency between the single-mode fiber and the nano-silicon-wire waveguide in silicon-on-insulator (SOI), a novel tapered spot-size converter (SSC) is designed, which is constructed with a tapered silicon waveguide and an overlaid rectangular hybrid sol-gel SiO<sub>2</sub> waveguide. Simulation analysis, which is performed with the three-dimensional beam propagation method (3D-BPM) at  $\lambda = 1550$  nm with semi-TE polarization, shows that the coupling efficiency can be up to 95% (loss of 0.22 dB), which is very promising for high coupling efficiency between the single-mode fiber and the nano-silicon-wire waveguide.

Key words optical devices; spot-size converter; sol-gel; nano-silicon-wire waveguide; 3D-beam propagation method

1 引

随着对信息和通信需求的飞速发展,人们对光 电子器件的集成提出了越来越高的要求。基于绝缘 体上硅(SOI)材料的波导结构为光电子器件的高度 集成提供了一个很好的平台。这种 SOI 结构的 Si 波导具有很高的折射率差(Δn~2),因此可以使波 导在 1550 nm 波长光下的单模尺寸降到 300 nm× 300 nm<sup>[1]</sup>,同时可以把波导的弯曲半径减小到微米 量级。这样小尺寸的波导结构使得光电子器件的集 成度得到了很大的提高。近年来关于高集成的 SOI 光电子器件的报道也越来越多<sup>[1~5]</sup>。然而,器件尺 寸减小,集成度得到提高的同时,也为波导和光纤的 耦合带来了很大的困难。由于 SOI 结构的 Si 波导 和光纤的截面模场尺寸差值很大,以及波导高的折 射率差导致的端面反射损耗很大,这些都导致了波 导和光纤之间的耦合损耗非常大,这已经成为阻碍

E-mail: yinxiaojie@semi.ac.cn

言

导师简介:胡雄伟(1945年—),男,研究员,主要从事激光器和 Si 基光波导和光通信器件等方面的研究。

基金项目:国家 863 计划(2007AA03Z420)和国家 973 计划(2007CB613404)资助课题。

作者简介: 尹小杰(1982年一), 男, 博士研究生, 主要从事 Si 基光波导和光通信器件等方面的研究。

倒锥波导模斑转换器(SSC)由于具有与微纳波 导制作工艺相兼容和高的耦合效率而被广泛研 究<sup>[1,4,6]</sup>。图1为倒锥波导 SSC 的工作原理示意图, 其中左端光纤中的光信号经过左端 SSC 耦合进入微 纳波导集成器件中,然后经过微纳波导集成器件的处 理,再由右端的 SSC 耦合进入右端的光纤输出,完成 光信号在微纳波导集成器件中的处理及传输。



图 1 倒锥波导 SSC 工作示意图

Fig. 1 Schematic diagram of SSC in optical system

设计了一种新型倒锥波导 SSC,简化了倒锥波导 SSC的制作工艺<sup>[1,4,7]</sup>,然后使用三维束传播法(3D-BPM)对设计的倒锥波导 SSC 的结构进行模拟优化。 模拟优化结果显示,微纳倒锥波导 SSC 可以使光纤和 微纳波导的耦合效率达到 95%(损耗低于 0.22 dB),有 效地满足了微纳波导器件和光纤低损耗耦合的需要。



### 2 倒锥波导 SSC 的设计

倒锥波导 SSC 由 Si 微纳倒锥波导和溶胶-凝胶 杂化 SiO<sub>2</sub> 矩形光纤耦合波导两部分组成,如图 2 所 示。此倒锥波导 SSC 采用紫外写入溶胶-凝胶<sup>[8]</sup>的 方法来制作倒锥波导 SSC 中光纤耦合波导,大大简 化了倒锥波导 SSC 的制作工艺。



图 2 倒锥波导 SSC 示意图

Fig. 2 Schematic diagram of tapered waveguide SSC

其制作工艺过程如下:首先在 SOI 的基片上, 使用电子束光刻(EBL)和感应耦合等离子体(ICP) 刻蚀工艺<sup>[1,2]</sup>制作出 Si 微纳集成波导器件及 Si 倒 锥波导,然后采用紫外写入溶胶-凝胶法制作光纤耦 合波导,完成倒锥波导 SSC 的制作。其中紫外写入 溶胶-凝胶制作光纤耦合波导工艺<sup>[8]</sup>如图 3 所示。





#### 3 模拟分析

采用 3D-BPM 对倒锥波导 SSC 进行模拟,基本 原理即对光纤和波导中的光标量亥母霍兹方程(1)式 进行缓变包络近似获得 3D-BPM 的基本方程<sup>[9,10]</sup>为

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 y} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 z} + k(x, y, z)^2 \phi = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial^2 z} = \frac{j}{2\bar{k}} \left[ \frac{\partial^2 E}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 E}{\partial^2 y} + (k^2 + \bar{k}^2) E \right].$$
(2)

从此方程出发,只要给定输入场 E(x, y, z), 就可以递推确定所有的场分布情况。倒锥波导 SSC (如图 2)的结构参数为:SOI 片子的 SiO<sub>2</sub> 隔离层折 射率  $n_{siO_4} = 1.44$ ,顶层 Si 波导折射率为 3.50,厚度 h<sub>2</sub>=310 nm,微纳波导宽度为 310 nm,溶胶-凝胶杂 化SiO<sub>2</sub> 光纤耦合波导折射率为 1.50,截面尺寸  $h_1 = w_1 = 3.5 \ \mu m$ , 上包层折射率  $n_{SiO_2} = 1.44$ 。使用



3D-BPM 对 Si 倒锥波导的长度  $L_2$ ,尖端宽度  $w_2$  进 行优化模拟,其模拟结果如图4所示。





Fig. 4 Calculated conversion efficiency dependence on parameters of tapered waveguide

从图 4(a)中可以发现,当倒锥尖端尺寸  $w_2 <$  $0.1 \, \mu m$  时,耦合效率变化很小,当  $w_2 > 0.1 \, \mu m$  时, 耦合效率随着 w2 的增加而降低。从图 4(b)中可以 得到,当倒锥长度  $L_2 > 200 \ \mu m$  后,耦合效率保持很 小的变化。考虑到倒锥波导 SSC 的实际制作工艺 容差要求<sup>[4,6]</sup>,选择倒锥波导的参数为: $w_2 = 0.1$ μm,L<sub>2</sub>=200 μm。1550 nm 下近似 TE 模入射光的 3D-BPM模拟结果如图 5 所示,光纤和倒锥波导 SSC 的耦合效率达到 95%(损耗低于 0.22 dB)。



图 5 倒锥波导 SSC 的 3D-BPM 模拟图 Fig. 5 Simulation result of SSC using 3D-BPM

#### 结 论 4

设计了一种新型的倒锥波导 SSC,采用溶胶-凝 胶杂化 SiO<sub>2</sub> 光纤耦合波导的制作工艺,简化了器件 的制作工艺。采用 3D-BPM 的方法对设计的结构 进行模拟优化,获得了 95%的高耦合效率。为制作 基于 SOI 的高耦合效率的倒锥波导 SSC 提供了一 个有效的参考方法。

1 K. Yamada, T. Tsuchizawa, T. Watanabe et al.. Silicon wire waveguiding system: fundamental characteristics and applications [J]. Electronics and Communication in Japan, Part2, 2006, **89**(3): 42~55

老

参

文

献

- 2 Liu Xu, Xiao Jinbiao, Sun Xiaohan. Alignment and coupling between planar lightwave circuit chip and wedge-shaped fiber[J]. Acta Optica Sinica, 2007, 27(4): 680~684 刘 旭,肖金标,孙小菡. 楔形光纤与半导体多量子阱平面光波 光路芯片的耦合分析[J]. 光学学报, 2007, 27(4): 680~684
- 3 Dong Zuoren, Xia Zhiping, Qin Shibo et al.. Analyses and experimental study of a N × N optical switch using two-facet reflective mirrors[J]. Chinese J. Lasers, 2007, 34(2): 234~238 董作人,夏志平,秦世博等.基于双面反射镜的 N×N 光开关的 特性分析和实验研究[J]. 中国激光, 2007, 34(2): 234~238
- 4 H. Yoshida, T. Sato, K. Ohira et al., A novel thin-overcladding efficient silicion-wire spot-size converter for optical interconnections and waveguide circuits[C]. Group [] Photonics, 2008 5th IEEE International Conforence, 2008: 377~379
- 5 Xuejun Xu, Jinzhong Yu et al.. An investigation of the mode characteristics of SOI submicron rib waveguides using the film mode matching method[J]. J. Opt. A: Pure Appl. Opt, 2009, 11(1): 015568
- 6 Vilson R, Almeida, R. Robert et al.. Nanotaper for compact mode conversion[J]. Opt. Lett., 2003, 28(15): 1302~1304
- 7 S. J. McNab, N. Moll, Y. A. Vlasov. Ultra-low loss photonic integrated circuit with membrane-type photonic crystal waveguides[J]. Opt. Express, 2003, 11(22): 2927~2939
- 8 Wang Yue, Hu Xiongwei, Li Jianguang et al.. Realization of MMI power spliter by UV-light imprinting technique using hybrid Sol-Gel SiO<sub>2</sub> materials [J]. Chin. Phys. Lett., 2008, 25: 3693~3695
- 9 M. D. Feit, J. A. Fleck. Light propagation in graded-index optical fibers[J]. Appl. Opt., 1978, 17(24): 3990~3998
- 10 R. Scarmozzino, A. Gopinath R. Pregla et al.. Numerical techniques for modeling guided-wave photonic devices[J]. IEEE. J. Sel. Top. Quantum Electron., 2000, 6(1): 150~162